摄影中的设计 揭示作品背后的深层含义, 启发您的摄影灵感



作者: (英)杰里米·韦布编著;朱亮亮,焦立艳译

出版社: 北京:中国青年出版社, 2011.01

总页数: 191

说明: 登录教客网 (https://www.jiaokey.com/book/detail/13481132.html) 查找全本阅读方式

摄影中的设计 揭示作品背后的深层含义, 启发您的摄影灵感 评论地址:

https://www.jiaokey.com/book/detail/13481132.html

教客网提供千万本图书阅读地址。

https://www.jiaokey.com/book/detail/13481132.html

书名: 摄影中的设计 揭示作品背后的深层含义, 启发您的摄影灵感